# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-277794

filmt\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)12月2日

H 05 K 3/46

G-7342-5F T-7342-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**の発明の名称** 内層回路板の製造方法

②特 顧 昭61-121453

**公出 願 昭61(1986)5月27日** 

⑫発 明 者 中 村 英 博 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館研究 所内

所内

09発 明 者 岩 崎 順 雄 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館研究

所内

母発 明 者 小 島 富 士 男 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館研究

所内

の出 願 人 日立化成工業株式会社

砂代 理 人 弁理士 廣 瀬 章

最終頁に続く

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

明 · 超 春

1、発明の名称

内層回路板の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 熱硬化性御脂を含役する基板を中心に、その両側面に熱硬化性御脂20~70直針%、 無機売填削10~50直針%、ゴム2~30 直動%より成る熟使化性胸脂を裏ね、さらに その両側面の一方に貫通孔を有する熱伝染性 金銭板を他方に貫通孔を有する熱伝染性 被を重ねて、全体を加制加圧することを特徴 とする内層餌筋板の数遣方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、多層印刷配設被用内層回路板の設造方法に関する。

(従来の技術)

円将回路板の製造においては、従来制張り根 樹板が使用され、これをエッテングする事によ り、円俗曲路板を辿てきた。この円層回路板の 両面に無硬化性抽脂を含設させた誘射で胸部を 検用接附し、さらに通常のサブトラクト法によ り配練パターンを形成し多層印刷配験板を製造 してきた。

(発明が解決しようとする問題点)

内類倒路板製造の従来技術では、エッチング 特度を満足するために、動法り被層板の歯の際 みを100 am~150 am以下に限る必要が あり、電視容量もこれに伴なって機られてくる 内歯がある。又、従来の技術による内層顕新を に、熱硬化性関節を含皮させた若材で制格を被 層級潜する場合、網絡の厚さが150 am 程度 になると、内層関筋板のエッチングされた動格 筋分の空隙は完成されない。このためスルーホ ールと内層間の絶縁不良が発生する問題がある。 (情数点を解決するための手収)

以上の従来技術の問題点にかんがみ、新究の 結果本発明を得た。以下図面に基づいて本発明 を説明する。

第1回に示すように無視化性倒脂含役差板で、

孔理め用船硬化性関節シート2 および資金孔を 持つ金属板3を模形する。

財硬化性樹脂含炭茶板 1 は、 ガラスクロス、 台級根操等が使用される。 熱硬化性樹脂シート 2 は、全体を加熱加圧した時に会額板に設けた 質値孔を光域するに必要な群みまたは枚数を使 用する。その配合例は、黙疑化性樹脂20~1 0 度計名無限光域期10~50 度量多。ゴム2 ~30重量名をメナルエナルケトン、メナルグ リコール等に商客風台したワニスを、ポリブロ ピレン、トリアセテート、産型処域ポリエステ ル、ポリファ化ピニル等のフィルムに所置量量 布し、50~160℃、5~30分程度乾燥し て半硬化状態にしたものとする。熱硬化性樹脂 にはフェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイモ ド根盾、不数和ポリエステル歯腫、メラモン歯 盾、泉葉樹脂等を使用する。無极充填剤は、ガ ラスファイバ、彼化ジルコニウム、珪酸ジルコ ニウム、アルミナ、マイカ、炭酸カルシウム等 がある。ゴムは、NBR、イソブロピレンゴム、

で全体を加熱加圧する。

(作用)

貫通孔を設けた金属板るに接する熱硬化性シートは、貫通孔内に成入する結果として無空的(ボイドレス)で硬化する。また、従来の製造方法に対けるように顕落のプレス時の空隙による絶縁性低下を考慮する必要がなく、任意に覚
成容量に見合った厚さの金属板を選ぶことができる。

無硬化性物語シートの無限光填剤及びゴム成分は、加熱加圧時の成物性を調整するために似加するものである。したがって、無機光填削1 国富世別下、ゴム成分2萬世別以下では成物深度が大きくなり、空気を抱き込んだまま金属板の孔内に光填されるから好ましくない。また、遊に無限光填削50重量別以上、ゴム30重量別以上では死動性が感くなるため金属板の孔内端部まで十分に成入しなくなる。また、無限光域別は、スルーホール孔側付後の整菌を組面とし、スルーホールのめっき金属圏と型面との形 クロロブレンゴム、ポリエステルゴムを使用する。

質通孔を持つ金銭板3は、パンチ、ドリル或るいは化学的エッチングによって質通孔を設けるが、耐伝導性の良い金属例えば鉄ーニッケル 台金、銅、銅台金を使用する。孔射けで発生するパリは表面の研察によって除去する。

第2図に示すように、第1図を構成する各当 板1,2,3の両端部に位置合わせ用の基準孔7を 設け、その両端孔間隔を各基板共流とする。

第3図に示すように、第1図に示すと同じ各板の検慮を行い、その上下に厚さ5mmの終あるいはステンレス板4を重ね、さらにその上下に 動無性クッションボード5を重ねてプレスの映 の偏在を吸収する。煮過孔を有する金銭板の一つを電原度とし、他を接地層とするが、プレス の際に相互に偏在しないように、かつ各種鉄の がに発演方向の一軸圧離が掛かるように軟鉄の ガイドビン6を前配基準孔7に適す。この集3 図に示す例皮をした後、適常の積層板製造条件

潜力同上に寄与しており10重量多以上必要である。さらにゴム灰分は、シートの意工乾燥工程において樹脂がフィルムのうねりに追促するために称加するものであって、均一な厚さのシートを作る上で効果があり5~10重量多常加することが好ましい。

### 実施例 1

① エポキシ樹脂エピコート1001(シェル化学製)60賞は%、エポキシ樹脂エピコート152(シェル化学製)5賞賞%、硬化促進剤キュアソールCit 2 ( 四国化成製)0.1 重量%、無俵フィラージルコニウムシリケイトミクロパックス20A(白水化学製)20賞量%、ゴムとしてNBRニアポール1432J(日本ゼオン製)8重量%および架機剤としてフェノール側指ヒメノール2400(日立化成製)5重量%をメチルエテルケトンとメチルグリコールの2:1混合層級化合所し、粘度5000cpe に調整する。

- ② この居在を2軸延伸ポリプロピレンフィルム(厚さ55 gm) た100~120 um 並 \*\* 布し、140でで10分間を繰し、無硬化性 樹脂シートを作成する。
- ② 厚さ0.5 mmの角板(JISグレートC-1100P)を収益2.2 mm 中のドリルで孔明けし、電源度用銅板と接地層用銅板を作成する。 孔明け条件は回転数2.5.000 mm 送り遊飯9 00 mm / 分である。また同時に基準孔も孔明けする。
- ③ ベルトサンダーで研修後、過硫はアンモニウム水溶液(200g/6, R-T)に1分 制度債後水洗する。
- ⑤ 接着力向上の銅袋面処理として並塩素銀ソーダ30g/8、リン環3ナトリウム10g ノ8、水域化ナトリウム18g/8の前肢をリロでに加賀し、銅板を3分間浸貨する。
- ⑥ 流水光を5分間行った後、130℃で40 分間乾燥する。
- ② 厚さ5㎜のステンレス製金型上に脳型用の

配額板の円層回路とスルーホール間の距離は 0.6mmであるが、B・D・V・はMIL熱協 単試験(MILーSTDー2028ー107 CーCondB)200サイクル後で7以以上と 良好であった。またDC5Vで50Aの電流 をサイズ03mm×300mm×300mの会話 潜を持つ円層回路板に売しても製炭上昇は5 で以下であった。

#### 突萬例 2

① エポキシ側面、エピコート 1001(シェル化学)50重量 %、エピコート 152(シェル化学)5重量 %、使化剤、ジシアンジアミド 17重量 %、ベンジルジメテルアミン Q. 5重量 %、無機 元頃削、ガラスファイバー A. GP-01BZ(旭シェーベル)23重量 %、アー01BZ(地シェーベル)25重量 %、NBRニッポール DN 401(日平ゼオン)15 東世 オン)15 東世 % ティア・シンとメテルグリコールの2:1 進台 密 仮 化 番 版 に 番 解 し、 粘 仮 5000cpa

テドラーフィルムを飲き、更に電源層領板を 置き、その上にポリプロピレンフィルムを収 り鉄いた②で作成した樹脂シートを重ねる。 更にガラス布ェポキンプリプレダGBA~6 27N(厚さ Q. 1 mm、日立化成款)を 2 枚批 く。

次に上記街版シート、疫地層用銅板、チドラーフィルムの順に塩ね、ステンレス製金型を放く、この時位置台せ用のピンを挿入しておく。

- ⑤ ブレス条件として135℃、40㎏/㎡圧 で40分間、後170℃に温度を上げ50分 間ブレスし、一体化する。
- ごの内層回路板の両領にガラメ布ェポキシ ブリプレグGEAー627Nを2枚配置し、 更にその表面に厚さ35μmの網箔を置き、 170℃40㎏/cmで90分間プレスして内 層回路入り鍋扱り積層板を作成する。
- ② 公知のサブトラクト法で配離パターンを形成し4層の多増印刷配触板を作成する。この

#### に調整する。

- ② 実施例1の②~のまでと同様に行う。
- ⑤ ブレス条件として130℃、30㎏/♂、40分段175℃に鑑度を上げ40分間ブレスし一体化する。
- ④ 実施賃1の図~切までと同様に行う。

この配盤板の内層回路とスルホホール間の距離は Q.6 mmであるが、B.D.VはMIL無衡準試験(MILーSTDー2 Q.2 Bー1 Q.7 CーCondB)2 Q.0 サイクル後で7 kV以上と良好であった。また、DC5 Vで5 Q.Aの電視を、サイズ Q.3 mm×3 Q.0 mmの金属値を持つ内層回路板に流しても過度上昇は5 で以下であった。

# (発明の効果)

本発明により、円度回路板における電鉄階及び振地度の厚さは任意に選択可能となり、電視容量が大きい印刷配磁板にも対応出来る。付照して、回路内に発生した熱の放無効果も生じる。 本発明により、加熱加圧の鉄、熱硬化性シート はシート中に最布等の高材がない為、常融した 相面が垂底方向に脱動しやすくなり、質過孔に 含まれる気泡が容易に排出される。

# 4、 図面の簡単な説明

第1図は、本発明内層回路板の基板構成及び 打断面型 各基板の相対位置を示す、第2図は各基板の位 対解型 電決的用基準孔を示す、第3図は本発明の内層 回路板製造における最終構成を示す。

1 …… 點硬化性樹脂含養基板。

2 …… 熱硬化性樹脂シート、

5 …… 貫通孔を持つ金属板、

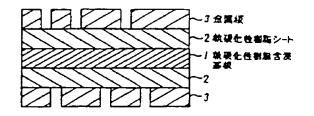
4……鉄板あるいはステンレス板。

5……クァションポード、

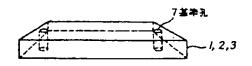
6 ····· ガイドピン、

7 ...... 萬章孔。

第 1 図



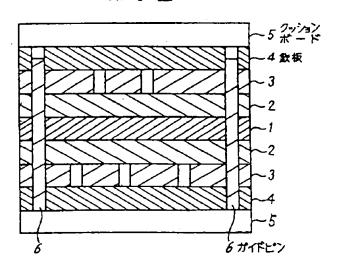
第 2 図



代理人弁理士 疾 凛



第 3 図



第1頁の続き ②発明者 菅野 雅雄 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館研究 所内 4/3,AB,LS() (Item 1 from file: 34%) DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2001 JPG & JAPIO. All rts. reserv.

02360894

MANUFACTURE OF INNER LAYER CIRCUIT BOARD

PUB. NO.:

62-277794 A]

PUBLISHED:

December 02, 1987 (19871202)

INVENTOR(s): NAKAMURA HIDEHIRO FUKUTOMI NAOKI IWASAKI YORIO

KOJIMA FUJIO SUGANO MASAO

APPLICANT(s): HITACHI CHEM CO LTD [000445] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

61-121453 [JP 86121453] May 27, 1986 (19860527)

FILED:

4/3,AB,LE/E (Item 1 from file: 351) DIALOG(P)File 351:Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

# 007382889

WPI Acc No: 1988-016824/ 198803

Inner circuit plate for multilayer printed circuit board has substrate impregnated with thermosetting resin, contg. inorganic filler and rubber,

and metal plate. NoAbstract Dwg 3/3

Patent Assignee: HITACHI CHEM CO LTD (HITB )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 62277794 A 19871202 JP 86121453 A 19860527 198803 B

Priority Applications (No Type Date): JP 86121453 A 19860527 Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 62277794 A 3

47:,AB,LS 3 (Item 1 from file: 345) DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2001 EPO. All rts. reserv.

Acc no: 8006253

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 62277794 A2 871202

<No. of Patents: 001>

MANUFACTURE OF INNER LAYER CIRCUIT BOARD (English)

Patent Assignee: HITACHI CHEMICAL CO LTD

Author (Inventor): NAKAMURA HIDEHIRO; FUKUTOMI NAOKI; IWASAKI YORIO; KOJIMA

FUJIO; SUGANO MASAO

IPC: \*H05K-003/46;

Derwent WPI Acc No: C 88-016824 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date JP 62277794 A2 871202 JP 86121453 A 860527 (BASIC)

Priority (No, Kind, Date): JP 86121453 A 860527